3 P004

気相イオンの極低温冷却法と気相 NMR 分光法の研究

(神戸大院理¹·分子研²) 〇冨宅喜代一^{1,2}、大島康裕²

Formation of Ultra-Cold Ions and its Application to Gas-phase NMR Spectroscopy

(Kobe Univ¹, IMS²) OKiyokazu Fuke^{1,2} and Yasuhiro Oshima²

【序】近年の質量分析技術の進歩と相俟って気相イオンの研究が活発に行われ、構造の情報 もますます重要となってきており、汎用性の高い構造解析法の出現が希求されている。本研 究ではこの要請に合致する質量選別した気相イオンに適用可能な NMR 分光法の開発を進めて いる。気相での中性分子の NMR 分光として分子線磁気共鳴分光が NMR 分光の原点として Rabi や Ramsey ら Pにより開発された。しかし、気相イオンは電荷を有し、また空間電荷の問題で 高濃度の試料が作れない等の厳しい実験的制限があるため、従来の方法では対応できない。 本研究では新たに後述のイオントラップを用いた Stern-Gerlach 型の磁気共鳴検出法を提案 し、気相 NMR 分光法の開発を進めている。20本方法では磁場勾配中を通過するイオン束に働 く非常に弱い磁気相互作用で発生するスピン分極を飛行時間差測定で検出するため、低速で かつ速度分布の非常に狭いイオン束を試料として用意する必要がある。このためイオンの並 進速度分布を極低温に冷却し精密制御する技術が要となる。この実験条件を満たすため、ベ ーキング可能な NMR セルを開発するとともに、イオンの発生と制御用のポテンシャルスイッ チ(PSW)および NMR セルの改良を行い、測定原理の検証を進めている。講演では、開発したイ オンの冷却と精密制御技術を紹介するとともに、イオンの不対電子に伴うスピン分極の検出 の可能性と核磁気共鳴の原理検証の課題について議論する。

【実験】図1に実験装置の概略図を示す。イオン源を兼ねるPSWと磁気共鳴用のNMR セルは、 図1Bの磁場分布を持つ超伝導磁石内に設置した。⁽²⁾ NMR セル部は電気絶縁した銅パイプ内 に挿入し、非磁性抵抗による加熱でベーキングした。極低温に冷却したイオン束を発生する



ために、超音速自由噴 流法で冷却したアン モニアのピコ秒光イ オン化を採用した。光 源はピコ秒 YAG レー ザーの基本波と OPA 光(473 nm)の倍波と の和周波光(193 nm; 数µJ)をArF エキシマ ーレーザー共振器で 約2mJ まで増幅して 用いた。 【結果・考察】本研究で提案している気相イオンのNMR検出法(磁気共鳴加速法)の原理検証 を行うため標準イオンとして NH₃⁺を用い、イオンの極低温冷却法を開発した。イオン束の減 速は、従来は PSW にパルス電圧を印加し減速と圧縮を同時に行ってきたが、速度制御に制限 が多く、また NMR セルとの間に接触電位差が発生し、100 meV 以下の並進エネルギーのイオ ンのセル内への導入が困難であった。ここではセルを 100°以上にベーキングする改良を加 えるとともに、図1の PSW の減速電極を二分割し、圧縮用のパルス電圧と減速用の CW 電圧を 独立に印加する方式を採用することにより、低速イオンの発生と制御が格段に改善された。 図2は PSW に CW 電圧を印加して減速した場合(青線)とさらにパルス電圧を加えた場合(赤





図3 PSW による NH。イオン束の減速

線)のNH₃⁺イオン東の圧縮効果を示しており、図3 はこの方式で減速したイオン束の速度分布を示し ている。この圧縮効果により、NH₃⁺について 190 m/s(3.1 meV)以下のイオン束の発生が可能になっ た。またNMR セルのイオンの透過限界は従来のセ ルに比べ一桁以上(1.5 meV)改善され、meV単位 でエネルギー制御が可能になった。図4は (a)NH₃⁺(6.6 meV)をセルに導入後、往復回数(N)に 伴うイオンのTOF スペクトルと、(b)セル付属のメ

ッシュ電極により2回往復後に Slicing 法によ り速度選別した後のイオン束を示す。速度選別 で速度分布幅は急激に減少しイオン束の温度は 0.2 Kから2 mKまで冷却される。これらの結果 をもとにして、現在、傾斜磁場内での NH₃⁺の不対 電子に由来するスピン分極を検討している。ま たイオンをさらに冷却するために、グラファイ トコートしたセルについて同様に検討し磁気共 鳴の原理検証実験を進めている。



【文献】¹ Rabi, I. I, et. al., 1939, *Phys. Rev.* 55, 526. Ramsey, N. R., 1949, *Phys. Rev.* 76 996. ²Fuke, K. et al., *Rev. Sci. Instrum.* 2012, 83, 085106-1-8.

【謝辞】開発に際し、戸名正英氏((株)アヤボ)と分子科学研究所技術課のご支援を頂きました。